PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139192

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.Cl.

C07F 15/00 B01J 31/24 C07C 29/145 C07C 33/03 C07F 9/50 // C07B 53/00 C07B 61/00

(21)Application number : 02-263439

02-203439

(71)Applicant: TAKASAGO INTERNATL CORP

(22)Date of filing:

01.10.1990

(72)Inventor: TAKETOMI TAKANAO

AKUTAGAWA SUSUMU KUMOBAYASHI HIDENORI TAKATANI HIDEMASA MAJIMA KAZUYUKI

(54) IRIDIUM-OPTICALLY ACTIVE PHOSPHINE COMPLEX AND PRODUCTION OF OPTICALLY ACTIVE ALCOHOL USING THE SAME COMPLEX

(57)Abstract:

NEW MATERIAL:A compound expressed by formula I[L1 is optically active phosphine expressed by formula II (Ar is phenyl in which paraposition and/or meta-position is substitutable with lower alkyl) or by formula III, L2 is tertiary phosphine expressed by formula IV (Z is lower alkoxy or di-lower alkylamino; A is 1-3); Y is BF4, PF6, CID4 or BPh4, Ph is phenyl].

USE: Useful as a catalyst for various kinds of organic synthetic reactions, especially for asymmetric hydrogenating reaction, etc.

PREPARATION: A complex expressed by formula V (COD is 1,5-cyclooctadiene) is made to react with optically active phosphine L1 and the resultant complex expressed by formula VI is further made to react with tertiary phosphine L2 and hydrogen. Then, α,β -unsaturated ketone expressed by formula VII (R1 and R2 are aromatic or aliphatic hydrocarbon) is asymmetrically hydrogenated in the presence of said complex to afford an optically active allyl alcohol derivative expressed by formula VIII.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-139192

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 5月13日

C 07 F 15/00 B 01 J 31/24 C 07 C 29/145 E 7731-4H Z 2104-4G 8827-4H **

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

❷発明の名称

イリジウムー光学活性ホスフイン錯体及びこれを用いた光学活性ア ルコールの製造方法

②特 願 平2-263439

進

②出 願 平2(1990)10月1日

@発明者 武富

敬 直 東京都

東京都大田区蒲田 5 丁目36番31号 株式会社高砂リサー チ・インステイテユート内

東京都大田区蒲田5丁目36番31号 株式会社高砂リサー

チ・インステイテユート内

@発明者 雲林 秀徳

芥

東京都大田区蒲田5丁目36番31号 株式会社高砂リサー

チ・インステイテユート内

⑪出 顋 人 高砂香科工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番22号

⑭代 理 人 弁理士 有賀 三幸 外2名

Ж

最終頁に続く

明者

明 細 書

1. 発明の名称

@発

イリジウムー光学活性ホスフィン錯体及びこれ を用いた光学活性アルコールの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 次式(I)

 $[H_2]_{\Gamma}(L^1)(L^2)]Y \qquad (1)$

〔式中、いは一般式(Ⅱ)

(ここで、Arはパラ位及び/又はメタ位が低級アルキル基で置換されていてもよいフェニル基を示す)又は式(皿)

で表わされる光学活性ホスフィンを示し、ℓ*は一般式(Ⅳ)

$$(\bigcirc)_{3-k} P \stackrel{L}{\longleftarrow})_{k} \qquad (IV)$$

(ここで、7 は低級アルコキシ基又はジ低級アルキルアミノ基を示し、A は 1 ~ 3 の整数を示す) で表わされる三級ホスフィンを示し、Y は BF。、 PF。、CLO。又は BPh。を示し、Phはフェニル基を示す]

で表わされるイリジウムー光学活性ホスフィン錯 体。

- 2. 3ーオキソテトラヒドロチオフェンを請求項1 記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体の存在下、不斉水素化することを特徴とする光学活性 3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェンの製造方法。
- 3. 一般式(V)

【式中、R'及びR³はそれぞれ芳香族又は脂肪族炭化水素基を示す】

で表わされるα. β - 不飽和ケトンを請求項1記 観のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体の存在 下、不斉水素化することを特徴とする一般式 (VI)

〔式中、R'及びR'は前記と同義語である〕 で表わされる光学活性アリルアルコール誘導体の 製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は各種有機合成反応、特に不斉水業化反応などの触媒として有用なイリジウムーホスフィン錯体及びこれを用いた光学活性アルコールの製造方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、遷移金属錯体を触媒とする有機合成反応 が多く開発され、多くの目的のために活用されて

る。)が開示されている。その他の遷移金属を用いる不斉合成反応に関しては秘説; Sheri. L. Blystone. Chemical Reviews (1989) pp1663~1679に報告されている。しかしながらイリジウムー光学活性ホスフィン錯体を触媒とする不斉合成反応についての例は少なく、例えば特開昭63-57558号公報、特開昭64-47723号公報で報告されているイミンの光学活性アミンへの変換が知られているだけである。

[発明が解決しようとする課題]

ロジウム及びルテニウム一光学活性ホスフィン 錯体を触媒とする不斉合成反応、特に不斉水素化 反応は比較的広い範囲の基質に対して高い触媒活 性、不斉収率を与えることが知られている。しか しながら、対象基質によっては、触媒活性、不斉 収率ともに低い場合があった。

従って、更に新しい不斉合成触媒の開発が要望 されていた。

(課題を解決するための手段)

かかる現状において、本発明者らはこのような

Commun., (1985) P922」。更に、特朗略 62-265293号公報には、Ru (OzCR) z (BINAP) (ここにおけるR は低級アルキル基、低級アルキル置換フェニル基等を示す) が開示されており、また特開昭 63-41487号公報には [RuH₄ (R-BINAP) a] X a

(ここでR は水楽原子又はメチル基を、X はClO.、BF、又はPF。を示し、lがOのときはm が1、n が2であり、lが1のときはm が2、n が1であ

工業界の要請にこたえるべく研究を重ねた結果、 今般新たに合成したイリジウム — 光学活性ホスフィン錯体が不斉合成反応、特に不斉水素化反応に おいて優れた触媒活性及び不斉収率を与えること を見出し本発明を完成した。

すなわち、本発明は次式(1)

[H:Ir(L')(L2)]Y (I)

〔式中、いは一般式 (Ⅱ)

(ここで、Arはバラ位及び/又はメタ位が低級アルキル基で置換されていてもよいフェニル基を示す)又は式(皿)

で表わされる光学活性ホスフィンを示し、L*は一般式 (NV)

$$(\bigcirc)_{3-k} P \stackrel{Z}{\longleftrightarrow})_{k} \qquad (\text{ TV })$$

(ここで、2 は低級アルコキシ基又はジ低級アルキルアミノ基を示し、A は 1 ~ 3 の整数を示す)で表わされる三級ホスフィンを示し、Y は BF。、PF。、CLO。又は BPh。を示し、Phはフェニル基を示す)

で表わされるイリジウムー光学活性ホスフィン錯 体を提供するものである。

また本発明は3ーオキソテトラヒドロチオフェンを上記式(I)で表わされるイリジウムー光学活性ホスフィン錯体の存在下、不斉水素化することを特徴とする光学活性3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェンの製造方法を提供するものである。 更にまた、本発明は一般式(V)

ィノ)-1、 1'ーピナフチル、2、 2'ーピス (ジ -p-クロロフェニルホスフィノ) -1. 1'-ビ ナフチル、2, 2ーピス(ジーp-t-ブチルフ ェニルホスフィノ)ー1、ピーピナフチル等が挙 げられる。またしで表わされる化合物としてはビ ス (o-ジメチルアミノフェニル)フェニルホス フィン、トリス (ロージメチルアミノフェニル) ホスフィン、οージメチルアミノフェニルジフェ ニルホスフィン、ビス (オルトメトキシフェニ ル) フェニルホスフィン、οーメトキシフェニル ジフェニルホスフィン、トリス (οーメトキシフ ェニル) ホスフィン、ピス (o-エトキシフェニ ル) フェニルホスフィン、ο-エトキシフェニル ジフェニルホスフィン、ピス (ロージエチルアミ ノフェニル) フェニルホスフィン、 ο ージエチル アミノフェニルジフェニルホスフィン等を挙げる ことができる。

イリジウムー光学活性ホスフィン錯体 (I) は、 例えば次の反応式に従って製造することができる。 〔式中、R'及びR²はそれぞれ芳香族又は脂肪族炭化水素系を示す〕

で表わされる α. β - 不飽 和ケトンを上記式 (I) で表わされるイリジウム - 光学活性ホスフィン錯体の存在下、不斉水業化することを特徴とする一般式 (VI)

〔式中、R¹及びR²は前記と同義語である〕 で表わされる光学活性アリルアルコール誘導体の 製造方法をも提供するものである。

本発明に係るイリジウムー光学活性ホスフィン 錯体は、上記式(I)で表わされるものであるが、 当該式(I)中、いで示される化合物としては 2. 2 ーピス(ジフェニルホスフィノ)ー1. パーピ ナフチル、 2. 2 ーピス(ジーロートリルホスフィノ)ー1. パーピナフチル(以下、これを Tol-BINAPと略称する)、 2. 2 ーピス(ジーm ートリルホスフィノ)ー1. パーピナフチル、 2. 2 ーピス(ジー3. 5 ージメチルフェニルホスフィ

〔式中、COD は1.5-シクロオクタジェンを示 し、い、しな及び! は前記と同義語である〕

すなわち、錯体(W)に光学活性ホスフィンピを反応させて錯体(W)となし、次いでこれに三級ホスフィンピと水楽を反応させることにより、本発明イリジウムー光学活性ホスフィン錯体(I)が製造される。

ここで原料錯体(VII)は、M. Greenら、J. Chem. Soc., (A) 2334(1971)の記載に従って調製される。また、原料光学活性ホスフィンピのうち、光学活性な化合物(皿) 2 . 2'ーピス(ジフェニルホスホリル) - 5 . 5' . 6 . 6' . 7 . で . 8 . 8'ーオクタヒドロー1 . 1'ーピナフチル(以下、OcH-BINAP と略称する)は、例えば次の如くして合成される。すなわち、高谷ら、ジャーナル オ

ブ、オーガニック ケミストリー(J. Org.

Chem.) 51巻、629頁、1986年に基づいて合成した 2. グージブロモー1. ピーピナフチルをルテニ ウムー炭素触媒存在下に、水素化して2、 2-ジ プロモー5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8ーオク タヒドロー1、 ピーピナフチル (2、 グージブロ モー1. 1'ーピテトラヒドロナフタレン) とした 後、金属マグネシウムを反応せしめてグリニャー ル試薬とし、これにジフェニルホスフィニルクロ リドを縮合せしめて、ラセミ OcH-BINAP を合成す る。このラセミ体を光学活性なジベンゾイル酒石 酸を分割剤として用い、クロロホルム一酢酸エチ ルの混合容謀から再結晶を行い、析出結晶を濾過 して集めた後、1N-水酸化ナトリウムで処理して ホスフィンオキシドとし、光学活性カラムを用い た高速液体クロマトグラフィーにより光学純度を 検定し、光学的に純粋となるまで再結晶を繰り返 す。この様にして得た光学活性なホスフィンオキ シドをトリクロルシランを用いて還元すれば、本 発明に用いられる光学活性なOcH-BINAP を得るこ

し、本発明錯体 (I) を基質に対して 1 / 1000~ 1 / 10モル加え、10~50℃、好ましくは30℃前後で、水素圧 2~100kg/cm²、好ましくは30~50kg/cm²で行われる。

また、次の反応式に従い、α、β-不飽和ケトン (V)を本発明錯体 (I)の存在下、不斉水業化すれば光学活性アリルアルコール誘導体 (VI)が得られる。

$$R_{1} \xrightarrow{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{K}_{2}} \mathbb{K}_{1} \xrightarrow{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{K}_{3}} \mathbb{K}_{3}$$

〔式中、R'及びR'は前記と同義語である〕

この反応は、上記の不斉水素化と同様の溶媒中、 基質に対して1/1000~1/10モルの本発明錯体 (I)を加え、水素圧2~100kg/cm²、5~50 で、好ましくは20~30でで行われる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、触媒活性、不斉収率が高く、 各種不斉合成反応、特に不斉水素化反応の触媒と して有用なイリジウムー光学活性ホスフィン錯体 とができる。

錯体(YI)と光学活性ホスフィンピとの反応は、通常テトラヒドロフラン、塩化メチレン等の熔媒中、室温下20分~1時間提拌することにより行われる。また錯体(YII)と三級ホスフィンピとの反応は、通常テトラヒドロフラン、塩化メチレン等の溶媒中、水素がス雰囲気下に室温で5~30時間提拌することにより行われる。

かくして得られた本発明イリジウムー光学活性 ホスフィン錯体(I)は、反応被をそのままある いは単離して不斉合成用触媒として用いることが できる。

次に本発明の錯体(I)を用いた不斉水素化反応に本発明の錯体(I)を用いた不斉水素化反応について説明する。例えば3ーオキソテトラヒドロチオフェンを本発明錯体(I)の存在下下、天 斉水素化すれば光学活性3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェンが得られる。この反応は、基質である3ーオキソテトラヒドロチオフェンを、メタノール、テトラヒドロフラン、塩化メチレンマン又はこれらの混合系等の適当な溶媒に溶か

が提供できた。また、本発明錯体を利用することにより、3ーオキソテトラヒドロチオフェンから 光学活性3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェン が、またα、βー不飽和ケトンから光学活性エリ ルアルコール誘導体が高純度、高収率で製造できる。

[実施例]

次に参考例及び実施例を挙げて本発明を具体的 に説明する。

本参考例及び実施例において用いた分析機器は次のものである。

'H-NMR及び 'P-NMR:AM-400型装置(400MHz) (ブ ルッカー社製)

内部模準物質:「H-NWR・・・テトラメチルシ ラン

外部標準物質: 3 1 P - NMR · · · 80% リン酸 症 光 度 : DIP - 4 型装置(日本分光工業 (粉製)

化 学 純 度:ガスクロマトグラフィー 島津GC-9A 型を用い、カラム は ガスクロ 工 業 ㈱ 社 製 シ リ カ キ + ピ タ リ — OV-101 25m

参考例 - 1 [!r(COO)((+)-BINAP)]BF,の合成: あらかじめ窒素置換を行った10元の枝付フラスコに、窒素気流下、[!r(COD)(CH3CN)3]BF, O.9 g(1.9mmol)を秤取し、200元のテトラヒドロフランを加えた。つづいて(+)-BINAP 1.25g(2 mmol)のテトラヒドロフラン溶液20元を加え室温で30分提拌した。溶液を15元まで濃縮し、折出結晶を建取して、室温、減圧下(1 mmHg)に6時間乾燥して、1.9gの結晶を得た。収率95%。

^{3 1}P-NMR(CD₂CL₂)δ ppm:15.73(s)

'H-NMR(CDCL 3) & ppm: 1.90 (m. 2H), 2.18

(m. 4H), 2.36 (m. 2H), 4.24 (m. 2H), 4.48

(m. 2H), 6.47 (d, 2H), 6.71 (m. 4H), 6.81

(m. 2H), 7.00 (dt, 2H), 7.35 (m. 3H), 7.37

(m. 3H), 7.50-7.60 (m. 10H), 7.66 (d, 2H),

7.76 (d, 2H), 7.89 (t, 2H)

参考例 - 2 [Ir(COD)((+)-OcH-BINAP)]BF。の合成:

252.2 mg (0.25mmol) & Ph_P 80.06mg

(0.263mmol) を秤取し、テトラヒドロフラン 5 mlを加えて、水素雰囲気下、室温で18時間攪拌し、反応被を濃縮乾固して、302gの標題化合物を得た。

'H-NMR(CD₃CN) δ ppm : -11.51~-11.49(m.
1H), -9.04~-8.71(m.1H), 1.45~
2.54(6H, N-Me), 5.60~8.50(46H, 芳香斑)

元集分析(C.a.Hs.aBF.aNP.slr)

計算值(%) 63.58 4.50 1.16

実測値 (%) 63.61 4.39 1.42

実施例-2

NMe。 [Hair(PhaP+)((-)-OcH-BINAP)]BF。 の合成:

(+)-BINAP の代わりに (-)-OcH-BINAP を用いて、実施例~1 と同様に操作して上記の錯体を

あらかじめ窒素置換を行った500配の枝付フラスコに、窒素気流下、[ir(COD)(CH₃CN)₃]8F₄0.64g(1.36mmol)を秤取し、15mlのテトラヒドロフランを加えた。つづいて(ー)-OcH-BINAP0.86g(1.36mmol)のテトラヒドロフラン溶液10 mlを加え、室温で30分提拌した。不溶物を違別した後、遮液を300配のエーテルに注ぎ、室温で60時間放置した。折出結晶を減取し、乾燥(室温、1mmHg)して、1.3gの標題化合物を得た。収率93.3%。

31P-NMR(CDCL 1) & ppm:14.9(s)

'H-NMR(CDCL₃) 8 ppm: 3.95 (m. 2H), 4.26 (m. 2H), 6.94 (d. 2H), 7.32 (q. 4H), 7.40 (d. 2H), 7.54 (m. 16H)

実施例-1

50mlの枝付フラスコに、窒素気流下、参考例-1 で合成した[(Ir(COD)((++)-BINAP)]BF。

得た。

元素分析(CaiHaaBFiNPali)

C H N

計算值 (%) 62.95 5.45 1.15 実閥値 (%) 62.73 5.14 1.08

実施例-3~8

(+)-BINAP の代わりに (-)-BINAP、

(-)-OcH-BINAP、(-)-Tol-BINAP又は(-)
 -2, ダーピス(ジ(3, 5 - ジメチルフェニル) ホスフィノ) -1, パーピナフチル(以下、(-) -3, 5 - D, M - BINAP と略称する)を

と同様に操作して以下の錯体を得た。

元素分析(CaaHaaBFaNaPalr)

C H N 計算値 (%) 63.06 4.98 3.24 実測値 (%) 63.41 4.69 3.57

元素分析(Cs.Hs.BD,F.P.Ir)

C 1

計算值 (%) 62.80 4.20

実測値 (%) 62.71 4.44

NMe, 5. [H₂Ir(PhP+)₂)((-)-To ℓ-BINAP)]BF.

元素分析(C+aHs+BF+N2Ps[r)

C H I

計算值(%) 64.27 5.16 2.14

実測値(%) 63.53 4.46 2.19 実施例-9 3ーオキソテトラヒドロチオフェン の不斉水素化:

500mlのステンレス製オートクレーブに、窒素 気流下、3 - オキソテトラヒドロチオフェン 214.5g(2.103mmol) 、実施例 - 8 で合成した

NMe₂ [H₂Ir(PhP+)₂)((+)-BINAP)]BF, 13g(10.5

mmol)を秤取し、テトラヒドロフラン200ml、メタノール43mlを加えて、水素圧50kg/cm²、30℃で45時間攪拌した。反応被を濃縮し、シリカゲルクロマトグラフィー(容離被;ヘキサン/ベンゼン/酢酸エチル=70/25/10)で未反応部と水素化物を分離し、未反応物146gと3ーヒドロキンテトラヒドロチオフェン63g(転化率31.8%、現論収率93.8%)を得た。(α)²⁵+9.2°(C=2.7、CHCl₂)。なおこのものの光学純度は63.2%eeであった。

実施例-1 C

100mlのステンレス製オートクレーブに、容素

実趣値(%) 63.93 4.83 2.45

6. [Hair(PhP+)a)((-)-3.5-D.M-BINAP)]FB.

元素分析(C+aH+sBFaNaPalr)

C H N

計算值 (%) 65.14 5.54 2.05

実測値 (%) 65.01 5.35 2.41

0 Me 7. [Halr(P+)a)((+)-BINAP)]BF4

元秦分析(CasHas8FaOaPaIr)

C H

計算值 (%) 62.15 4.41

実測値(%) 62.41 4.62

NKC 2

8. [H21r(PhP+)2((+)-BINAP)]BF.

元秦分析(CaaHsaNaPaBfaIr)

C H N

計算値 (%) 63.31 4.75 2.24

気流下、3-オキソテトラヒドロチオフェン3 ml (35.1mmol)、実施例-2で合成した

NMe₂

[1r(Ph₂P))((+)-BINAP)]BF、0.121g (0.176 mmol) を秤取し、テトラヒドロフラン3 ml、メタノール1 mlを加えて、水素圧50kg/cm²、30℃で45時間提拌した。実施例-9と同様に操作して、3-ヒドロキシテトラヒドロチオフェン0.84gを得た。(転化率30.1%、現論収率93.5%)。

[α]²⁵ + 9,6° (C = 2,65, CHCℓ₃)。光学純度 65,7% ee。

実施例-11

触媒として実施例-7で合成した

[H₂Ir(P+)₃)((+)-BINAP)]BF₄を用い、実施例-9と同様に提作して、転化率17.1%、現論収率93%、不斉収率61.1% eeで3ーヒドロキシテトラヒドロチオフェンを得た。

実施例-12

200mlのステンレス製オートクレーブにベンザ

ルアセドン 5 g (34.2mmol)、実施例 — 4 で合成
ONe
した[Hair(PhP+)a)((+)-BINAP)]BF。

0. 213 g (0. 171 mmol) を秤取し、テトラヒドロフラン 3 ml、メタノール 2 mlを加えて、水業圧 50 kg/cm²、30 C で 45 時間反応した。 容謀を減圧下 (10 mm Hg) に留去した後、反応物を GLC (PEG HT、25 m (ガスクロ工業社製)) で分析した結果、 転化率34.5%であった。 反応物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (容離液:ヘキサン/酢酸エチル=4/1) を用いて未反応ケトンと水素化物に分離し、純度 89%の 4 ーフェニルー 3 ーブテンー 2ーオール1.73 g を得た。 〔α〕25 + 18.1° (C=5.CS₂)。 本 アリルアルコールの光学純度はキラールセル 00 (容離液;ヘキサン/イソプロパノール=9/1) を用い、流速;0.5 ml/分、検出; UV 2.54 nmの条件で例定した結果、76.5% eeであった。実施例ー13

100mlのステンレス製オートクレーブにベンザ ルアセトン5g (34.2mmol)、実施例-1で合成 NMe, Lた [H, Ir (Ph, P→) ((+)-Bi NAP)]BF.

0.204g(0.171mmol)を秤取し、実施例-12と 同様に操作して、転化率26.7%で純度70%の4-フェニル-3-ブテン-2-オール1.34gを得た。 光学純度70.3%ee。

実施例-14

触媒として実施例 - 2 で合成した

NMe₂
[H₂Ir(Ph₂P) ((-)-OcH-BINAP)]BF. 0.213

gを用いた以外は実施例-12と同様に提作して、 転化率30%で純度90%のアリルアルコール1.68g を得た。光学純度68%ee。

以 上

第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵		識別記号		庁内整理番号
C 07 C C 07 F // C 07 B	9/50	300	В	8827-4H 7731-4H 8217-4H

⑩発 明 者 高 谷 秀 正 滋賀県草津市若草7丁目7番地9

⑫発 明 者 真 島 和 志 京都府京都市左京区吉田上阿達町37番地

手統補正 書(自発)

平成3年10月15日

特許庁長官 深 沢 直 殿

13.7

1. 事件の表示

平成2年特許顯第263439号

2. 発明の名称

イリジウムー光学活性ホスフィン錯体及びこれを用いた光学活性ア ルコールの製造方法

3. 補正をする者

・事件との関係 出願人

名 称 高砂香料工業株式会社



住 所 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共同ビル 電話(3669)0904(代)

氏名 (6870) 弁理士 有 賀 三 幸

住所同 上

氏名 (7756) 弁理士 高 野 登志雄

住所同 上

氏名 (9673) 弁理士 中 嶋 俊 夫

5. 補正命令の日付

自 発

方式 香

「302g」とあるを 「302g」と訂正する。

- (6) 同第18頁第11~12行
- 「 (+)-BINAP の代わりに (-)-BINAP 、
 - (一)-OcH-BINAP 、」とあるを
 - 「 (一)-OcH-BINAP の代わりに(+)-BINAP 、」
- と訂正する。
- (7) 同第18頁最終行

NMe: P+()。と訂正する。

(8) 同第20頁第2行

6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の棚

- 7. 補正の内容
 - (1) 明細書中、第10頁下から第4行 「ホスホリル」とあるを 「ホスフィノ」と訂正する。
 - (2) 同第14頁下から第5行 「80%リン酸」とあるを 「85%リン酸」と訂正する。
 - (3) : 同第 1 5 頁下から第 2 行 「[ir(COD)((+)-OcH-BINAP)]BF。」とあるを 「[ir(COD)((-)-OcH-BINAP)]BF。」と訂正する。
 - (4) 同第16頁下から第4行

(5) 同第17頁第4行

- 「 NMe。 [Halr(PhP-()2)((-)-3.5-D.M-BINAP)]BP。」 と訂正する。
- (9) 同第21頁第6行「2.103maol」とあるを「2.103mol」と訂正する。
- (4) 同第21頁下から第6行、第22頁第8行及び第14行

「現論」とあるを

「理論」と訂正する。

- 60 同第23頁第13~14行 「キラールセルOD」とあるを 「CHIRALCBL OD」と訂正する。
- 図 同第23頁下から第4行「2.54nm」とあるを「254nm」と訂正する。